NEW HETEROCYCLIC DERIVATIVE:

NEW HETEROCYCLIC DERIVATIVE

Patent Number:

JP6239864

Publication date:

1994-08-30

Inventor(s):

OKU TERUO; others: 05

Applicant(s)::

FUJISAWA PHARMACEUT CO LTD

Requested Patent:

JP6239864

Application Number: JP19930025607 19930215

Priority Number(s):

IPC Classification:

C07D487/04

EC Classification:

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To obtain the subject new compound useful as a medicine for preventing and improving an interleukin 1 (IL-1)-related disease such as rheumatoid arthritis or arthrosis deformans.

CONSTITUTION:A compound of formula I [R<1> is an aryl or a heterocyclic group; R<2> is an aryl or a heterocyclic group; Y is formula II to V (R<3> is a lower alkyl; R<4> is a hydroxy-loweralkyl or an ar(lower)alkyl, etc.; R<5> is a lower alkylthio group; R<6> is H or an ar(lower)alkyl group)], e.g. 5-(N'- ethoxycarbonylthioureido)-3-(4-fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)pyrazole. The compound of formula I is synthesized by allowing a cyclization reaction of a compound of formula VI to take place. In addition, it is expected that this compound exhibits a inhibitory effect on tumor necrosis factor(TNF) production.

Π

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-239864

(43)公開日 平成6年(1994)8月30日

(51) Int Cl. ⁵ C 0 7 D 487/04	識別記号 136 141	庁内整理番号 7019-4C 7019-4C	FI	技術表示箇所
// A 6 1 K 31/415	ABG	1015—4C		
,, 110 111 01, 110	AED	7431-4C		
31/53	ABA	7431 -4 C		
		審査請求	未請求 請求	R項の数1 OL (全 12 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平5-25607		(71)出願	
(22)出顧日	∵双击 5 午 (1002) 0	B15 (1)		藤沢薬品工業株式会社
(22) 四殿口	平成5年(1993)2	120	/70\ 23: 001:	大阪府大阪市中央区道修町3丁目4番7号
			(12) 完明	
			(79) S28 HH -	******
• .			(12/36911	新 川合 吉夫
			(70) Statil-	次观点十八巾上柏田 3 - 33-14 皆 丸澤 宏
			(14)完明1	· · -· · · · ·
				神奈川県横浜市港北区勝田南1-1-31-
			(70) Senti-	402
			(72)発明7	新山崎 斉
				茨城県つくば市土田4-15-203
			(74)代理/	人 弁理士 関 英男
				最終頁に続く

(54)【発明の名称】 新規複素環誘導体

(57)【要約】

【構成】 一般式:

【化1】

* [式中、R¹ は適当な置換基を有していてもよいアリー ル基または複素環基、R² は適当な置換基を有していて もよいアリール基または複素環基、Yは 【化2】

$$\mathbb{R}^{1}$$
 \mathbb{R}^{2}
 \mathbb{R}^{2}
 \mathbb{R}^{2}
 \mathbb{R}^{2}
 \mathbb{R}^{3}
 \mathbb{R}^{2}
 \mathbb{R}^{3}
 \mathbb{R}^{2}
 \mathbb{R}^{3}
 \mathbb{R}^{3}

および 【化3】

から選ばれる二価の基、をそれぞれ意味する] で表わさ れる化合物およびその医薬として許容される塩。

【効果】 この化合物は強力なインターロイキン1(I L-1) 産生阻害作用を有するため I L-1介在性疾患 の予防薬ならびに治療薬として有用である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式:

【化1】

および 【化3】

$$\bigvee_{N=N-R^6}^{0}$$

(式中、R³ は低級アルキル基、

R' はヒドロキシ(低級) アルキル基、保護されたヒドロキシ(低級) アルキル基、アル(低級) アルキル基、または複素環(低級) アルキル基、

R⁵ は低級アルキルチオ基およびR⁵ は水素またはアル (低級) アルキル基を意味する) から選ばれる二価の 基、をそれぞれ意味する] で表わされる化合物およびそ の医薬として許容される塩。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、強力なインターロイキン1 (IL-1) 産生阻害作用を有しまた腫瘍壊死因子 (TNF) 産生阻害作用を有することが期待される新規ピラゾール誘導体に関するものであり医療の分野で利用される。

[0002]

【従来の技術】ピラゾール誘導体は知られているが、この発明の下記の一般式(I)で示されるピラゾール誘導体は知られていない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】インターロイキン1 (IL-1) 産生阻害作用を有し、医薬として有用な化 * [式中、R¹ は適当な置換基を有していてもよいアリー ル基または複素環基、

R² は適当な置換基を有していてもよいアリール基また は複素環基、

Υは

【化2】

合物は知られているが、この発明はさらに優れた医薬品 の開発を意図してなされたものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】この発明は新規ピラゾール誘導体およびその塩に関する。さらに詳細には、この発明は強力なインターロイキン1 (IL-1) 産生阻害作用を有する新規かつ有用なピラゾール誘導体を提供することである。本発明の他の目的は前記ピラゾール誘導体およびその塩の製造法を提供することである。本発明のさらに他の目的は前記ピラゾール誘導体またはその医薬として許容される塩を含有する医薬組成物を提供することである。本発明のいま一つの目的はヒトおよび動物におけるIL-1介在性疾患、たとえば慢性炎症性疾患、各種自己免疫疾患、敗血病起因の臓器傷害などの予防薬ならびに治療薬としての前記ピラゾール誘導体またはその医薬として許容される塩の用途を提供することである。

30 【0005】本発明の目的化合物であるピラゾール誘導体は新規であり、下記の一般式(I)で表わすことができる。

(化4)

$$\mathbb{R}^{1}$$
 \mathbb{N} \mathbb{N} \mathbb{N}

[式中、R¹ は適当な置換基を有していてもよいアリー 40 ル基または複素環基、R² は適当な置換基を有していて もよいアリール基または複素環基、Yは

[化5]

$$N=R^3$$
 $N=R^4$
 $N=R^4$
 $N=R^4$

および

[化6]

30

$$\bigvee_{N=R^{5}}^{3}$$

(式中、R³ は低級アルキル基、R⁴ はヒドロキシ(低級)アルキル基、保護されたヒドロキシ(低級)アルキル基、アル(低級)アルキル基、または複素環(低級)アルキル基、R⁵ は低級アルキルチオ基およびR⁶ は水 10 素またはアル(低級)アルキル基を意味する)から選ばれる二価の基、をそれぞれ意味する]。本発明の目的化合物(I)は下記の賭方法によって製造することができる。

【0006】製造法(1) 【化7】



【0007】製造法(2) 【化8】

【0008】製造法(3) 【化9】

またはその塩

【0009】製造法(4) 【化10】

20

[上記各式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 はそれぞれ前記定義の通りであり、 R^7 は低級アルキル基、 Y^1 および Y^2 は脱離基を意味する]。原料化合物(II)(III)および(VI)またはそれらの塩は下記の賭方法によって製造することができる。

【0010】製造法(A) 【化11】

30 【0011】製造法(B) 【化12】

またはその塩

【0012】製造法(C) 【化13】

(XI)またはその塩

(XII) またはその塩

またはその塩

[上記式中、R¹ 、R² 、R³ 及びY¹ はそれぞれ前記 定義の通りであり、W- は酸残基およびXはハロゲンを 意味する]。

8

【0013】目的化合物(I)の好適な医薬として許容 される塩とは慣用の無毒性の塩であって、たとえばアル カリ金属塩(たとえばナトリウム塩、カリウム塩な ど)、アルカリ土類金属塩(たとえばカルシウム塩、マ グネシウム塩など)、アンモニウム塩などの無機塩基と の塩;有機アミン塩(たとえばトリエチルアミン塩、ピ 10 リジン塩、ピコリン塩、エタノールアミン塩、トリエタ ノールアミン塩、ジシクロヘキシルアミン塩、N, N' -ジベンジルエチレンジアミン塩など) などの有機塩基 との塩:無機酸付加塩(たとえば塩酸塩、臭化水素酸 塩、硫酸塩、燐酸塩など) ; 有機カルボン酸またはスル ホン酸付加塩(たとえば蟻酸塩、酢酸塩、トリフルオロ 酢酸塩、マレイン酸塩、酒石酸塩、メタンスルホン酸 塩、ベンゼンスルホン酸塩、トルエンスルホン酸塩な ど;塩基性または酸性アミノ酸(アルギニン、アスパラ ギン酸、グルタミン酸など)との塩などの塩基との塩ま 20 たは酸付加塩を挙げることができる。

【0014】本明細書の前記および後期の記載におい て、本発明がその範囲内に包含する種々の定義の好適な 例および実例を次に詳細に説明する。「低級」とは、特 記ない限り、炭素原子数1ないし6、好ましくは1ない し4個を意味する。好適な「低級アルキル基」ならびに 「ヒドロキシ(低級)アルキル基」、「保護されたヒド ロキシ(低級)アルキル基」、「アル(低級)アルキル 基」、「(低級)アルキルチオ基」および「複素環(低 級) アルキル基」における「低級アルキル部分」として 30 は、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、プチ ル、tープチル、ペンチル、ヘキシルなどの直鎖または 分枝状のものを挙げることができ、なかでも好ましいの はC: -C:アルキルである。好適な「複素環基」なら びに「複素環(低級)アルキル基」における「複素環部 分」としては、酸素原子、硫黄原子、窒素原子などのへ テロ原子を少なくとも1個有する飽和または不飽和の単 環式または多環式複素環基を意味する。特に好ましい複 素環基としては、

【0015】窒素原子1ないし4個を有する3ないし8 40 員、より好ましくは5または6員の不飽和複素単環基、 たとえばピロリル、ピロリニル、イミダゾリル、ピラゾ リル、ピリジルおよびそのN酸化物、ジヒドロピリジ ル、ピリミジニル、ピラジニル、ピリダジニル、トリア ゾリル (たとえば、4H-1, 2, 4-トリアゾリル、 1H-1, 2, 3-トリアソリル、2H-1, 2, 3-トリアゾリルなど)、テトラゾリル(たとえば1H-テ トラゾリル、2H-テトラゾリルなど) など;窒素原子 1ないし4個を有する3ないし8員(より好ましくは5 または6頁)の飽和複素単環基、たとえばピロリジニ

50 ル、イミダゾリジニル、ピペリジノ、ピペラジニルな

: عر

【0016】窒素原子1ないし4個を有する不飽和縮合複素環基、たとえばインドリル、イソインドリル、インドリジニル、ベンズイミダゾリル、キノリル、イソキノリル、インダゾリル、ベンゾトリアゾリルなど;酸素原子1ないし2個および窒素原子1ないし3個を有する3ないし8員(より好ましくは5または6員)の不飽和複素単環基、たとえばオキサゾリル、イソオキサゾリル、オキサジアゾリル(たとえば1,2,4ーオキサジアゾリル、1,3,4ーオキサジアゾリル、1,2,5ーオキサジアゾリルなど)など;酸素原子1または2個および窒素原子1ないし3個を有する3ないし8員(より好ましくは5または6員)の飽和複素単環基、たとえばモルホリニル、シドノニルなど;

【0017】酸素原子1または2個および窒素原子1ないし3個を有する不飽和縮合複素環基、たとえばベンズオキサゾリル、ベンズオキサジアゾリルなど;硫黄原子1または2個および窒素原子1ないし3個を有する3ないし8員(より好ましくは5または6員)の不飽和複素単環基、たとえばチアゾリル、イソチアゾリル、チアジアゾリル、1,2,4ーチアジアゾリル、1,3,4ーチアジアゾリル、1,2,5ーチアジアゾリルなど)、ジヒドロチアジニルなど;硫黄原子1または2個および窒素原子1または3個を有する3ないし8員(より好ましくは5または6員)の飽和複素単環基、たとえばチアゾリジニルなど;

【0018】硫黄原子1または2個を有する3ないし8 員(より好ましくは5または6員)の不飽和複素単環 基、たとえばチエニル、ジヒドロジチイニル、ジヒドロ 30 ジチオニルなど;硫黄原子1または2個および窒素原子 1ないし3個を有する不飽和縮合複素環基、たとえばべ ンゾチアゾリル、ペンゾチアジアゾリルなど:酸素原子 1個を有する3ないし8員(より好ましくは5または6 員) の不飽和複素単環基、たとえばフリルなど;酸素原 子1個および硫黄原子1または2個を有する3ないし8 員(より好ましくは5または6員)の不飽和複素単環 基、たとえばジヒドロオキサチイニルなど:硫黄原子1 または2個を有する不飽和縮合複素環基、たとえばベン ゾチエニル、ペンゾジチイニルなど:酸素原子1個およ 40 び硫黄原子1または2個を有する不飽和縮合複素環基、 たとえばペンゾオキサチイニルなど、などを挙げること ができる。

【0019】好適な「アシル」としては、カルバモイル、脂肪族アシル基および芳香環を有するアシル基(芳香族アシルと称す)または複素環を有するアシル基(複素環アシルと称す)を挙げることができる。前配アシルの好適な例としては、以下のものが挙げられる。カルバモイル;脂肪族アシル、たとえば低級または高級アルカノイル(たとえばホルミル、アセチル、プロパノイル、

10

プタノイル、2-メチルプロパノイル、ベンタノイル、2,2-ジメチルプロパノイル、ヘキサノイル、ヘブタノイル、オクタノイル、ノナノイル、デカノイル、ウンデカノイル、ドデカノイル、トリデカノイル、テトラデカノイル、ベンタデカノイル、ヘキサデカノイル、ヘブタデカノイル、ノナデカノイル、エイコサノイルなど);低級または高級アルコキシカルボニル(たとえばメトキシカルボニル、エトキシカルボニル、ヘプチルオキシカルボニルなど);低級または高級アルカンスルホニル(たとえばメタンスルホニル、エタンスルホニルなど);低級またはホニル、たとえばメトキシスルホニル、エトキシスルホニル(たとえばメトキシスルホニル、エトキシスルホニル(たとえばメトキシスルホニル、エトキシスルホニルなど);など、

【0020】芳香族アシル、たとえばアロイル(たとえ ばペンゾイル、トルオイル、ナフトイルなど):アル (低級) アルカノイル [たとえばフェニル (低級) アル カノイル(たとえばフェニルアセチル、フェニルプロバ ノイル、フェニルプタノイル、フェニルイソプチリル、 フェニルペンタノイル、フェニルヘキサノイルなど)、 ナフチル(低級)アルカノイル(たとえばナフチルアセ チル、ナフチルプロパノイル、ナフチルプタノイルな ど) など] ; アル(低級) アルケノイル [たとえばフェ ニル(低級)アルケノイル(たとえばフェニルプロペノ イル、フェニルプテノイル、フェニルメタクリロイル、 フェニルペンテノイル、フェニルヘキセノイルなど)、 ナフチル(低級)アルケノイル(たとえばナフチルプロ ペノイル、ナフチルプテノイル、ナフチルペンテノイル など) など] ; アル (低級) アルコキシカルボニル [た とえばフェニル(低級)アルコキシカルボニル(たとえ ばベンジルオキシカルポニルなど) など]; アリールオ キシカルボニル(たとえばフェノキシカルボニル、ナフ チルオキシカルポニルなど);アリールオキシ(低級) アルカノイル(たとえばフェノキシアセチル、フェノキ シプロピオニルなど); アリールカルパモイル (たとえ ばフェニルカルバモイルなど);アリールチオカルバモ イル (たとえばフェニルチオカルバモイルなど) : アリ ールグリオキシロイル(たとえばフェニルグリオキシロ イル、ナフチルグリオキシロイルなど);アレーンスル ホニル (たとえばペンゼンスルホニル、p-トルエンス ルホニルなど) など:

【0021】複素環アシル、たとえば複素環カルボニル;複素環(低級)アルカノイル(たとえば複素環アセチル、複素環プロパノイル、複素環プタノイル、複素環ペンタノイル、複素環ペキサノイルなど);複素環(低級)アルケノイル(たとえば複素環プロペノイル、複素環プテノイル、複素環ペンテノイル、複素環ペキセノイルなど);複素環グリオキシロイル(たとえばチアゾリルグリオキシロイル、チエニルグリオキシロイルなど)などのは、

級) アルカノイル」、「複素環(低級) アルケノイル」 および「複素環グリオキシロイル」における好適な「複 素環部分」としては、先に述べたものと同じものを挙げ ることができる。

【0022】好適な「アリール」ならびに「アル(低 級)アルキル」、における「アリール部分」としては、 フェニル、ナフチルなどを挙げることができ、なかでも 好ましいのはフェニルである。

【0023】「好適な置換基を有していてもよいアリー ル」における好適な「置換基」としては、低級アルキル 10 (たとえばメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、 プチル、イソプチル、t-プチル、ペンチル、ネオペン チル、t-ペンチル、ヘキシルなど)、低級アルコキシ (たとえばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロ ポキシ、イソプトキシ、t-プトキシ、ペンチルオキ シ、ネオペンチルオキシ、t-ペンチルオキシ、ヘキシ ルオキシなど)、低級アルケニル(たとえばピニル、1 -プロペニル、アリル、1-メチルアリル、1または2 または3-プテニル、1または2または3または4-ペ ンテニル、1または2または3または4または5-ヘキ 20 セニルなど)、低級アルキニル(たとえばエチニル、1 -プロピニル、プロパルギル、1-メチルプロパルギ ル、1または2または3-プチニル、1または2または 3または4-ペンチニル、1または2または3または4 または5-ヘキシニルなど)、モノ(またはジまたはト リ)ハロ(低級)アルキル(たとえばフルオロメチル、 ジフルオロメチル、トリフルオロメチル、クロロメチ ル、ジクロロメチル、トリクロロメチル、プロモメチ ル、ジプロモメチル、トリプロモメチル、1または2-フルオロエチル、1または2-プロモエチル、1または 30 2-クロロエチル、1, 1-ジフルオロエチル、2, 2 -ジフルオロエチルなど)、ハロゲン(たとえば塩素、 **臭素、フッ素およびヨウ素)、カルボキシ、保護された** カルポキシ、ヒドロキシ、保護されたヒドロキシ、アリ ール (たとえばフェニル、ナフチルなど)、アル(低 級)アルキル、たとえばフェニル(低級)アルキル(た とえばペンジル、フェネチル、フェニルプロピルなど) など、カルボキシ(低級)アルキル、保護されたカルボ キシ(低級)アルキル、アミノ、保護されたアミノ、ジ (低級) アルキルアミノ (たとえばジメチルアミノ、ジ 40 エチルアミノ、ジイソプロピルアミノ、エチルメチルア ミノ、イソプロピルメチルアミノ、エチルイソプロピル アミノなど)、ヒドロキシ(低級)アルキル、保護され たヒドロキシ(低級)アルキル、ニトロ、前記の如きア シル、シアノ、メルカプト、低級アルキルチオ(たとえ ばメチルチオ、エチルチオ、プロピルチオ、イソプロピ ルチオ、プチルチオなど)、低級アルキルスルフィニル (たとえばメチルスルフィニル、エチルスルフィニル、 プロピルスルフィニル、イソプロピルスルフィニル、プ

とえばメチルスルホニル、エチルスルホニル、プロピル

スルホニル、イソプロピルスルホニル、プチルスルホニ ルなど)、イミノなどを挙げることができる。

12

【0024】好適な「保護されたヒドロキシ(低級)ア ルキル」における「保護されたヒドロキシ」部分として は、アシル部分が先に示したものと同じものを挙げるこ とができるアシルオキシなどを挙げることができる。好 適な「複素環基」ならびに「複素環(低級)アルキル」 における「複素環部分」としては、先に述べたものと同 じものを挙げることができる。

【0025】好適な「脱離基」としては、低級アルコキ シ(たとえばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソブ ロポキシ、プトキシ、イソプトキシ、t‐プトキシ、ペ ントキシなど)、アリールオキシ(たとえばフェノキ シ、ナフトキシなど)、酸残基などを挙げることができ る。好適な「酸残基」としては、ハロゲン(たとえば塩 素、臭素、ヨウ素など)、スルホニルオキシ(たとえば メタンスルホニルオキシ、ペンゼンスルホニルオキシ、 メシチレンスルホニルオキシ、トルエンスルホニルオキ シなど)などを挙げることができる。好適な「ハロゲ ン」としては先に示したのと同じものを挙げることがで きる。目的化合物および原料化合物の製造法を以下に詳 細に説明する。

【0026】製造法(1)

化合物(Ia)またはその塩は、化合物(II)または その塩を環化反応に付すことによって製造できる。本環 化反応は、実施例1に示す方法またはこれと同様の方法 に従って行うことができる。

【0027】製造法(2)

化合物(Ib)またはその塩は、化合物(III)また はその塩を化合物 (IV) またはその塩および (V) と 反応させることによって製造することができる。本反応 は、通常、水、アルコール(たとえばメタノール、エタ ノールなど)、ベンゼン、N, N-ジメチルホルムアミ ド、テトラヒドロフラン、トルエン、塩化メチレン、二 塩化エチレン、クロロホルム、ジエチルエーテル、その 他反応に悪影響を及ぼさない溶媒などの溶媒中で行われ る。反応温度は特に限定されず、通常、冷却ないし加温 下で反応は行われる。

【0028】製造法(3)

化合物(Ic)またはその塩は、化合物(VI)または その塩を環化反応に付すことによって製造することがで きる。本反応は、通常、水、アルコール(たとえばメタ ノール、エタノールなど)、ペンゼン、N, N-ジメチ ルホルムアミド、テトラヒドロフラン、トルエン、塩化 メチレン、二塩化エチレン、クロロホルム、ジエチルエ ーテル、その他反応に悪影響を及ぼさない溶媒などの溶 媒中で行われる。反応温度は特に限定されず、通常、冷 却ないし加温下で反応は行われる。本反応は、通常、無 チルスルフィニルなど)、低級アルキルスルホニル(た 50 機または有機塩基、たとえばアルカリ金属(たとえばナ

トリウム、カリウムなど)、アルカリ金属水酸化物(た とえば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなど)、アル カリ金属炭酸水素塩(たとえば炭酸水素ナトリウム、炭 酸水素カリウムなど)、アルカリ金属炭酸塩(たとえば **炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなど)、トリ(低級)ア** ルキルアミン(たとえばトリメチルアミン、トリエチル アミン、ジイソプロピルエチルアミンなど)、アルカリ 金属水素化物(たとえば水素化ナトリウムなど)、アル カリ金属(低級)アルコキシド(たとえばナトリウムメ トキシド、ナトリウムエトキシドなど)、ピリジン、ル 10 化合物(X I I)またはその塩は、化合物(X I)また チジン、ピコリン、ジメチルアミノビリジン、N-(低 級) アルキルモルホリン、N, N-ジ(低級) アルキル ペンジルアミン、N. N-ジ(低級)アルキルアニリン などの存在下で行われる。前記塩基および/または原料 化合物が液状の場合、これらは溶媒として使用すること もできる。

【0029】製造法(4)

化合物(Ie)またはその塩は、化合物(Id)または その塩を化合物(VII)またはその塩と反応させるこ とによって製造することができる。本反応は、通常、 水、アルコール(たとえばメタノール、エタノールな ど)、ベンゼン、N. N-ジメチルホルムアミド、テト ラヒドロフラン、トルエン、塩化メチレン、二塩化エチ レン、クロロホルム、ジエチルエーテル、その他反応に 悪影響を及ぼさない溶媒などの溶媒中で行われる。反応 温度は特に限定されず、通常、冷却ないし加温下で反応 は行われる。本反応は、通常、無機または有機塩基、た とえばアルカリ金属(たとえばナトリウム、カリウムな ど)、アルカリ金属水酸化物(たとえば水酸化ナトリウ ム、水酸化カリウムなど)、アルカリ金属炭酸水素塩 30 (たとえば炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムな ど)、アルカリ金属炭酸塩(たとえば炭酸ナトリウム、 炭酸カリウムなど)、トリ(低級)アルキルアミン(た とえばトリメチルアミン、トリエチルアミン、ジイソプ ロピルエチルアミンなど)、アルカリ金属水素化物(た とえば水素化ナトリウムなど)、アルカリ金属(低級) アルコキシド(たとえばナトリウムメトキシド、ナトリ ウムエトキシドなど)、ピリジン、ルチジン、ピコリ ン、ジメチルアミノビリジン、N-(低級)アルキルモ ルホリン、N, N-ジ(低級) アルキルペンジルアミ 40 ン、N, N-ジ(低級)アルキルアニリンなどの存在下 で行われる。前記塩基および/または原料化合物が液状 の場合、これらは溶媒として使用することもできる。

【0030】 製造法(A)-①

化合物(VIII) またはその塩は、化合物(III) またはその塩をジアゾ化反応に付すことによって製造で きる。本ジアゾ化反応は、実施例1に示す方法またはこ れと同様の方法に従って行われる。

【0031】製造法(A)-②

化合物 (II) またはその塩は、化合物 (VIII) ま 50 疾患(例えば、リューマチ性関節炎、変形性関節症、な

14

たはその塩を化合物(IX)またはその塩と反応させる ことによって製造できる。本反応は、実施例1に示す方 法またはそれと同様の方法に従って行われる。

【0032】製造法(B)

化合物(VI)またはその塩は、化合物(III)また はその塩を化合物(X)またはその塩と反応させること によって製造できる。本反応は、製造例1に示す方法ま たはこれと同様の方法に従って行われる。

【0033】製造法(C)-①

はその塩をハロゲン化反応に付すことによって製造でき る。本ハロゲン化反応は、通常、慣用のハロゲン化剤、 たとえばハロゲン(たとえば塩素、臭素など)、三ハロ ゲン化燐(たとえば三臭化燐、三塩化燐など)、五ハロ ゲン化燐(たとえば五塩化燐、五臭化燐など)、オキシ 塩化燐(たとえば三塩化ホスホリル、一塩化ホスホリル など)、ハロゲン化チオニル(たとえば塩化チオニル、 臭化チオニルなど)、ハロゲン化オキサリル(たとえば 塩化オキサリル、臭化オキサリルなど)などを用いて行 われる。本反応は、通常、水、アルコール(たとえばメ 20 タノール、エタノール、イソプロピルアルコールな ど)、ベンゼン、ジオキサン、N, N-ジメチルホルム アミド、テトラヒドロフラン、塩化メチレン、二塩化エ チレン、クロロホルム、ジエチルエーテル、その他反応 に悪影響を及ぼさない溶媒などの溶媒中で行われる。反 応温度は特に限定されず、通常、冷却ないし加温下で反 広は行われる。

【0034】製造法(C)-②

化合物(III)またはその塩は、化合物(XII)ま たはその塩を化合物(XIII)またはその塩と反応さ せることによって製造できる。本反応は、通常、水、ア ルコール (たとえばメタノール、エタノールなど)、ペ ンゼン、N, N-ジメチルホルムアミド、テトラヒドロ フラン、トルエン、塩化メチレン、二塩化エチレン、ク ロロホルム、ジエチルエーテル、その他反応に悪影響を 及ぼさない溶媒などの溶媒中で行われる。反応温度は特 に限定されず、通常、加温ないし加熱下で反応は行われ る。製造法(1)-(4) および(A)-(C) におけ る目的化合物および原料化合物の好適な塩としては、化 合物(I)で示したものを参照することができる。

【0035】この発明の新規なピラゾール誘導体(I) と医薬として許容されるその塩類はインターロイキンー 1 (IL-1)の産生を阻害する強力な活性を有するの でインターロイキン-1(IL-1)の産生の阻害剤と して有用であり、また腫瘍壊死因子(TNF)の産生を 阻害すると期待されるので腫瘍壊死因子(TNF)の産 生の阻害剤と期待される。従って、新規なピラゾール誘 導体(I)と医薬として許容されるその塩類はインター ロイキン-1 (IL-1) 介在性疾患例えば慢性炎症性

ど)、オステオポローシス、移植による拒絶、(例え ば、骨髄移植時のGVHDの予防と治療など)、喘息、 敗血症性ショック、内毒素ショック、敗血症、播種性血 管内凝固、各種自己免疫疾患(例えば、強直性脊椎炎、 自己免疫血液疾患(例えば、溶血性貧血、再生不能貧 血、純粋な赤血球貧血、特発性血小板減少症など)、全 身性エリトマトーデス、多発性軟骨炎、強皮症、ヴェー ゲナー肉芽腫症、皮膚筋炎、活動性慢性肝炎、重症筋無 力症、乾せん、特発性スプルー、自己免疫炎症性腸疾患 (例えば、潰瘍性大腸炎、クローン病など)、内分泌性 10 眼障害、グレープズ病、サルコイドーシス、多発性硬化 症、原発胆汁性肝硬変、若年型糖尿病(真性糖尿病型 I)、ライター症候群、非感染性ブドウ膜炎、自己免疫 角膜炎(例えば、乾性角結膜炎、春季結膜炎など)、間 隙性肺線維症、乾せん性関節炎、糸球体腎炎(例えば、 ネフローゼ症候群(例えば、特発性ネフローゼ症候群、 最小変化ネフロパシーなど) } 、癌悪液質、エイズ悪 液質、解熱作用などの予防および治療に使用でき、また 解熱薬としても使用できる。この発明の新規なピラゾー 性を示すために、ピラゾール誘導体(I)の典型的な化 合物の薬理試験結果を以下に示す。

【0036】以下の試験で"実施例3"という表現は実 施例3で製造した化合物を意味する。

(a) インターロイキン-1 (IL-1) の産生を抑制 する活性

1. 試験方法

ヒト末梢血単球を湿度5%のCO2の雰囲気中において 37℃で2日間、適当に希釈した試験化合物の存在下ま たは非存在下でリポ多糖類(1μg/10・個の細胞) で刺激した。培養上澄をIL-1のエリザ(ELIS A)で測定した。試験化合物はジメチルスルフォキシド で10mMに溶解し、これを血清の入らないRPMI1 640で希釈して用いた。 IL-1の量はサンドイッチ 法を使用する市販のエリザキット(大塚アッセイ、日 本) により測定した。 IL-18の検出感度は20pg /mlであった。50%の抑制(IC50)をもたらし た抑制濃度は用量一反応曲線より算出した。

2. 試験結果

【表1】

試験化合物	I C ₅₀ (M)		
実施例3	2.8×10 ⁻⁷		

【0037】治療のための投与には、本発明の目的化合 物(1)およびその医薬として許容される塩を、経口ま たは非経口投与または外用に適した有機または無機固体 または液体賦形剤などの医薬として許容される慣用の担 50

体と共に含有する慣用の医薬製剤の形で用いる。医薬製 剤は、顆粒、カプセル剤、錠剤、糖衣錠または坐剤など の固形状であってもよく、注射、経口摂取、点眼用など の液剤、懸濁剤、乳剤などの液状であってもよい。必要 ならば、上記製剤に、安定化剤、湿潤剤または乳化剤、

緩衝剤、その他常用の添加剤などの補助剤を配合しても よい。一般には、1回量0.001mg/kg~500 mg/kg、好ましくは0.01mg/kg~10mg /kgの前記有効成分を1日当り1~4回投与する。但

16

し、前配投与量は、患者の年令、体重および状態または 投与方法に応じて増減させてもよい。目的化合物(Ⅰ) の好ましい例は、以下の通りである。

【0038】R1は、低級アルキル、低級アルコキシ、 低級アルケニル、低級アルキニル、モノ(またはジまた はトリ) ハロ(低級) アルキル、ハロゲン、カルボキ シ、保護されたカルポキシ、ヒドロキシ、保護されたヒ ドロキシ、アリール、アル(低級)アルキル、カルボキ シ(低級)アルキル、保護されたカルポキシ(低級)ア ルキル、アミノ、保護されたアミノ、ジ(低級)アルキ ル誘導体(I)と医薬として許容されるその塩類の有用 20 ルアミノ、ヒドロキシ(低級)アルキル、保護されたヒ ドロキシ(低級)アルキル、ニトロ、アシル、シアノ、 メルカプト、低級アルキルチオ、低級アルキルスルフィ ニル、低級アルキルスルホニルおよびイミノからなる群 より選ばれる置換基を1ないし3個有していてもよいア リール [より好ましくは低級アルキル、低級アルコキ シ、低級アルケニル、低級アルキニル、モノ(またはジ またはトリ) ハロ(低級) アルキル、ハロゲン、カルボ キシ、保護されたカルポキシ、ヒドロキシ、保護された ヒドロキシ、アリール、アル(低級)アルキル、カルボ キシ(低級)アルキル、保護されたカルボキシ(低級) アルキル、アミノ、保護されたアミノ、ジ(低級)アル キルアミノ、ヒドロキシ(低級)アルキル、保護された ヒドロキシ(低級)アルキル、ニトロ、アシル、シア ノ、メルカプト、低級アルキルチオ、低級アルキルスル フィニル、低級アルキルスルホニルおよびイミノからな る群より選ばれる置換基を1ないし3個有していてもよ いフェニル:最も好ましくはハロフェニル]、ピリジ ル、または

> 【0039】R²は、低級アルキル、低級アルコキシ、 40 低級アルケニル、低級アルキニル、モノ (またはジまた はトリ)ハロ(低級)アルキル、ハロゲン、カルボキ シ、保護されたカルポキシ、ヒドロキシ、保護されたヒ ドロキシ、アリール、アル (低級) アルキル、カルボキ シ (低級) アルキル、保護されたカルボキシ (低級) ア ルキル、アミノ、保護されたアミノ、ジ(低級)アルキ ルアミノ、ヒドロキシ(低級)アルキル、保護されたヒ ドロキシ(低級)アルキル、ニトロ、アシル、シアノ、 メルカプト、低級アルキルチオ、低級アルキルスルフィ ニル、低級アルキルスルホニルおよびイミノからなる群 より選ばれる置換基を1ないし3個有していてもよいア

リール [より好ましくは低級アルキル、低級アルコキ シ、低級アルケニル、低級アルキニル、モノ (またはジ またはトリ)ハロ(低級)アルキル、ハロゲン、カルボ キシ、保護されたカルポキシ、ヒドロキシ、保護された ヒドロキシ、アリール、アル (低級) アルキル、カルボ キシ (低級) アルキル、保護されたカルボキシ (低級) アルキル、アミノ、保護されたアミノ、ジ(低級)アル キルアミノ、ヒドロキシ(低級)アルキル、保護された* *ヒドロキシ(低級)アルキル、ニトロ、アシル、シア ノ、メルカプト、低級アルキルチオ、低級アルキルスル フィニル、低級アルキルスルホニルおよびイミノからな る群より選ばれる置換基を1ないし3個有していてもよ いフェニル; 最も好ましくはハロフェニル]、またはピ リジル、Yは

18

【化14】

(式中、R³ は低級アルキル基、R⁴ はヒドロキシ(低 20 で抽出する。抽出物を水洗し、乾燥後減圧濃縮する。残 級) アルキル基、アシルオキシ(低級) アルキル基、フ ェニル (低級) アルキル基、またはピリジル (低級) ア ルキル基、R⁵ は低級アルキルチオ基、R⁶ は水素また はフェニル(低級)アルキル基を意味する)から選ばれ る二価の基。

【0040】以下の製造例および実施例は、本発明を説 明するために示したものである。

製造例1

5-アミノ-3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピ リジル-4-イル) ピラゾール (254mg) のテトラ 30 ヒドロフラン (5 m l) 溶液に室温でエトキシカルボニ ルイソチオシアナート (144mg) を滴下する。一時 間撹拌した後、反応混合物を減圧濃縮する。残渣をジエ チルエーテルで結晶化して5-(N'-エトキシカルボ ニルチオウレイド) -3- (4-フルオロフェニル) -4-(ピリジン-4-イル) ピラゾール (377mg)

NMR (CDCl₃+CD₃ OD, δ): 1.35 (3H, t, J=6Hz), 4.30 (2) H, s, J=6Hz), 7.00-7.20(2H, m), 7.30-7.50 (4H, m), 8.5 5 (2H, d, J=4.5Hz)

【0041】製造例2

3-(4-フルオロフェニル)-3-オキソー2-(ピ リジン-4-イル) プロパンニトリル (240mg) の 三塩化ホスホリル (3ml) 溶液を100℃で15分間 撹拌し、次いで減圧下蒸発操作に付す。残留物にトルエ ンを加え、減圧濃縮し、得られた残留物をエタノール (2ml) に溶解する。混合物にヒドラジン1水和物 (150mg)を加える。混合物を3時間還流後冷却 し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液に注ぐ。分離する油 状物をエタノールとジクロロメタンの混合物 (2:8) 50 和炭酸水素ナトリウム水溶液を加える。そして、その溶

留物をメタノールから結晶化して、5-アミノ-3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イ ル) ピラゾール (110mg) を得る。

mo: \250℃

NMR (CDC1₃+CD₃ OD, δ): 7.08 (2H, t, J=9Hz), 7.23 (2 H, d, J=6Hz), 7.33(2H, dd, J=5Hz & 9Hz), 8.42 (2H, d, J= 6Hz)

【0042】製造例3

2-(4-フルオロフェニル)-3-オキソー3-(ピ リジン-4-イル) プロパンニトリル (10g)、ヒド ラジン1水和物 (2.4ml) および酢酸 (5.2m 1) の無水ペンゼン(100ml)中混合物を4時間環 流する。反応混合物を冷却し、3N塩酸(80ml× 3) で抽出する。抽出物を減圧濃縮して100mlと し、溶液をアンモニア水で中性とする。析出固形物を集 め、水洗後、乾燥して、5-アミノ-4-(4-フルオ ロフェニル) -3- (ピリジン-4-イル) ピラゾール (2.02g)を得る。

mo: 116-118℃

NMR (CDC1s+CDs OD, δ): 7.12 (2H, t, J=9Hz), 7.25 (2 H, dd, J=5Hz, 9Hz), 7. 38 (2H, d, J=6Hz), 8. 46 (2H, d, J=6Hz) Hz)

【0043】実施例1

5-アミノ-3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピ リジン-4-イル) ピラゾール (254mg) と濃塩酸 (1.3ml)の水溶液(5ml)に亜硝酸ナトリウム (76mg)の水溶液(0.4ml)を氷冷しながら加 える。混合物を30分間5℃で撹拌して、その溶液にジ クロロメタン (5 m l) と水層の p H が 8 になるまで飽

液に40%メチルアミン水溶液(1.2ml)を加える。30分後、沈澱物を収集しジクロロメタンと水で洗浄する。乾燥した沈澱物のジクロロメタン溶液(10ml)に酢酸鉛(IV)(443mg)を水冷しながら加える。混合物を5℃で30分間撹拌して、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加える。セライトで濾過した後有機層を分別して、乾燥し、減圧濃縮する。残渣をエタノールで結晶化して、6-(4-フルオロフェニル)-3-メチル-7-(ピリジン-4-イル)-3H-ピラゾロ[1,5-d]テトラゾール(70mg)を得る。

mp: 172-174℃

NMR (CDCl_s, δ): 4.55 (3H, s), 7.15 (2H, t, J=9Hz), 7.45 (2H, dd, J=2, 5Hz), 7.60 (2H, ddd, J=2, 6, 9Hz), 8.50 (2H, dd, J=2, 5Hz)

【0044】実施例2

実施例1と同様にして下配の化合物を得る。

7 - (4 - フルオロフェニル) - 3 - メチル - 6 - (ピリジン - 4 - イル) - 3 H - ピラゾロ [1, 5 - d] テトラゾール

mp: 170-174℃

NMR (CDCl₃, δ): 4.50 (3H, s), 7.10 (2H, t, J=9Hz), 7.45-7.55 (4H, m), 8.65 (2H, dd, J=2, 6Hz)

【0045】 実施例3

エタノールアミン(18mg)と37%ホルムアルデヒド水溶液(0.06ml)のメタノール溶液(5ml)に室温で5-アミノー3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)ピラゾール(50mg)のメタノール(1ml)とテトラヒドロフラン(1ml)の混合溶液の懸濁液を加える。その混合物を2時間撹拌して、減圧濃縮する。残渣を分取薄層シリカゲルクロマ 30トグラフィー(溶出液:ジクロロメタン/メタノール:10/1)で精製して得られた油状物をジエチルエーテルで結晶化して7-(4-フルオロフェニル)-3-(2-ヒドロキシエチル)-8-(ピリジン-4-イル)-1,2,3,4-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]-1,3,5-トリアジン(30mg)を得る。

NMR (DMSO-d₆, δ): 2.70 (2H, t, J=6Hz), 3.60 (2H, q, J=6Hz), 4.15 (2H, d, J=5Hz), 4.60 (1H, t, J=6Hz), 5.05 (2H, s), 6.60 (1H, t, J=5Hz), 7.10(2H, dd, J=2, 6Hz), 7.20 (2H, t, J=9Hz), 7.35 (2H, dd, J=6, 9Hz), 8.40(2H, dd, J=2, 6Hz)

【0046】実施例4

mp: 178-183℃

実施例3と同様にして下記化合物を得る。

(1) 3-ベンジル-7-(4-フルオロフェニル) -8-(ピリジン-4-イル) -1, 2, 3, 4-テトラヒドロピラゾロ [1, 5-a] -1, 3, 5-トリアジン

mp: 198-210℃

NMR (DMSO-d₆, δ): 3.90 (2H, s), 4.15 (2H, d, J=4Hz), 50 4-ジヒドロ-3-ペンジル-7- (4-フルオロフェ

5.10 (2H, s), 6.65(1H, t, J=4Hz), 7.15 (2H, d, J=6Hz), 7.20 (2H, t, J=9Hz), 7.30-7.45(7H, m), 8.40 (2H, d, J=

(2) 7-(4-フルオロフェニル) -3-(ピリジン-3-イル) メチル-8-(ピリジン-4-イル) -1, 2, 3, 4-テトラヒドロピラゾロ[1, 5-a] -1, 3, 5-トリアジン

mp : 213−215℃

NMR (DMSO-d₆, δ): 3.90 (2H, s), 4.10 (2H, d, J=4Hz), 10 5.10 (2H, s), 6.70 (1H, t, J=4Hz), 7.15 (2H, d, J=6Hz), 7.20 (2H, t, J=9Hz), 7.35-7.45 (3H, m), 7.80 (1H, td, J=2, 7Hz), 8.40 (2H, dd, J=2, 6Hz), 8.50 (1H, dd, J=2, 5Hz), 8.60 (1H, d, J=2Hz)

【0047】実施例5

5-(N'-エトキシカルポニルチオウレイド)-3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)ピラゾール(367mg)と2N水酸化ナトリウム水溶液との混合物を室温で2時間撹拌する。反応混合物を1N塩酸で中和して、分離した固体を集め、熱エタノの一ルで洗浄して7-(4-フルオロフェニル)-4-オキソー8-(ピリジン-4-イル)-1,2,3,4-テトラヒドロ-2-チオキソピラゾロ[1,5-a]-1,3,5-トリアジン(180mg)を得る。NMR(DMSO-d6,δ):7.30(2H,t,J=9Hz),7.50(2H,dd,J=6Hz),8.60(2H,d,J=6Hz)

【0048】 実施例6

7-(4-フルオロフェニル)-4-オキソ-8-(ピリジン-4-イル)-1, 2, 3, 4-テトラヒドロー2-チオキソピラゾロ[1, 5-a]-1, 3, 5-トリアジン(170mg)と水酸化ナトリウム水溶液[水(0.5ml)中40mg]のエタノール(3ml)溶液の混合物に、メチルヨージド(71mg)を氷冷しながら加える。混合物を30分間撹拌して、分離した固体を集め、エタノールで洗浄し、3, 4-ジヒドロ-7-(4-フルオロフェニル)-2-メチルチオ-4-オキソー8-(ピリジン-4-イル)-ピラゾロ[1, 5-a]-1, 3, 5-トリアジン(130mg)を得る。NMR(DMSO-de, δ): 2.40(3H, s), 7.30(2H, t, J=9Hz), 7.40(2H, dd, J=2, 6Hz), 7.55(2H, dd, J=6, 9Hz), 8.40(2H, dd, J=2, 6Hz)

【0049】実施例7

3, 4-ジヒドロ-7-(4-フルオロフェニル)-2
ーメチルチオー4ーオキソー8-(ピリジン-4-イル)ピラゾロ[1,5-a]-1,3,5-トリアジン(120mg)、ベンジルブロミド(70mg)と炭酸カリウム(70mg)のN,N-ジメチルホルムアミド(2.5ml)の混合物を2時間室温で撹拌する。反応混合物に水と酢酸エチルを加え、粗結晶を得る。その結晶をジクロロメタンとエタノールの混合物で洗浄し3,4-ジレドロ-3-ベンジル-2-(4-フルオロフェ

ニル) -2-メチルチオ-4-オキソ-8-(ピリジン-4-イル) ピラゾロ[1, 5-a]-1, 3, 5-トリアジン(64mg)を得る。

mp: >260℃

NMR (DMSO-d₆, δ): 2.50 (3H, s), 5.00 (2H, s), 7.30-7.50 (7H, m), 7.60 (2H, dd, J=6, 9Hz), 8.05 (2H, d, J=6Hz), 8.75 (2H, d, J=6Hz)

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

A 6 1 K 31/53

ABE

(72)発明者 阿部 義人

茨城県つくば市松代2-25-10-302

(72)発明者 田中 洋和

茨城県土浦市乙戸南1-4-8